

# بررسی ویژگی‌های آروماتیسیته نانوبلورهای $\text{Si}_{26}\text{H}_{12}$ و $\text{Si}_{24}\text{H}_{12}$ در چارچوب نظریه تابعی چگالی

هادی بهزادی\*<sup>+</sup>، زهرا خلیل‌نیا

گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

**چکیده:** نانوبلورهای سیلیکونی  $\text{Si}_{24}\text{H}_{12}$  و  $\text{Si}_{26}\text{H}_{12}$  به لحاظ شکل هندسی، پایداری، ساختار الکترونی و طیف جذبی با استفاده از نظریه تابعی چگالی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتیجه‌های نشان داده که نانوبلور  $\text{Si}_{26}\text{H}_{12}$  به میزان  $9/14\text{ eV}$  پایدارتر از نانوبلور  $\text{Si}_{24}\text{H}_{12}$  است که این پایداری مربوط به عدم استقرار الکترون و رفتار آروماتیکی نانوبلور پیشنهادی  $\text{Si}_{26}\text{H}_{12}$  است. برای بررسی خصلت آروماتیسیته نانوبلور از شاخص‌هایی چون *NICS*, *PDI* و *PLR* استفاده شد. نتیجه‌های به دست آمده از این شاخص‌ها نشان می‌دهد که نانوبلور  $\text{Si}_{26}\text{H}_{12}$  دارای خصلت آروماتیسیته بیشتر از مولکول بنزن است. طیف جذبی این ساختار نیز نتیجه‌های جالبی از ویژگی‌های نوری تازه‌ای را نشان داد. این مطالعه جزئیاتی برای امکان سنتز نانو ساختارهای بیش کثور دینه سیلیکون را مطرح می‌کند.

**واژه‌های کلیدی:** سیلیکون؛ نظریه تابعی چگالی؛ آروماتیسیته؛ نانوبلور؛ ویژگی‌های نوری.

**KEYWORDS:** Silicon; Density functional theory; Aromaticity; Nanocrystals; Optical properties.

## مقدمه

امروزه به مباحث ترکیب‌های معدنی گسترش یافته است [۱]. امروزه با استفاده از روش‌های محاسبه‌هایی بر پایه مکانیک کوآنتمومی، به ویژه نظریه تابعی چگالی<sup>(۱)</sup>، پارامترهایی به عنوان شاخص آروماتیسیته معروف شده است. شاخص‌هایی مانند جایه‌جایی شیمیایی مستقل از هسته<sup>(۲)</sup> *NICS*، شاخص عدم استقرار پارا<sup>(۳)</sup> *PDI*، شاخص پاسخ خطی پارا<sup>(۴)</sup> *PLR* از محاسبه‌های مکانیک کوآنتمومی ارزیابی شدند و برای بررسی آروماتیسیته مولکول‌ها به کار گرفته شده اند [۵]. نانوبلورها، بلورهای با اندازه‌های ۱ تا ۱۰۰ نانومتر، به دلیل داشتن ویژگی‌های ویژه نوری، الکترونیکی و مغناطیسی در فن‌آوری‌های جدید

آروماتیسیته، مفهوم مفیدی در درک ساختاری، پایداری و واکنش‌پذیری مولکول‌ها است. اگرچه از حدود ۱۵۰ سال پیش این واژه وارد متن‌های شیمی شده است، اما هنوز تعریف دقیق و پذیرفته شده عمومی نمی‌توان برای آن ارایه کرد، به این دلیل که آروماتیسیته یک کمیت قابل اندازه‌گیری نمی‌باشد [۶]. بر طبق تعریفی که شلایر و همکاران<sup>(۷)</sup> پیشنهاد داده‌اند سامانه‌های آروماتیک دارای الکترون  $\pi$  چرخه‌ای مزدوج هستند که منجر به برابری طول پیوند، جایه‌جایی شیمیایی غیر معمول و پایداری ترمودینامیکی سامانه‌ها می‌شوند [۷]. این مفهوم که در آغاز برای بررسی ویژگی‌های ترکیب‌های آلی مانند بنزن به کار گرفته شد،

\* عهده دار مکاتبات

+E-mail: behzadi@knu.ac.ir

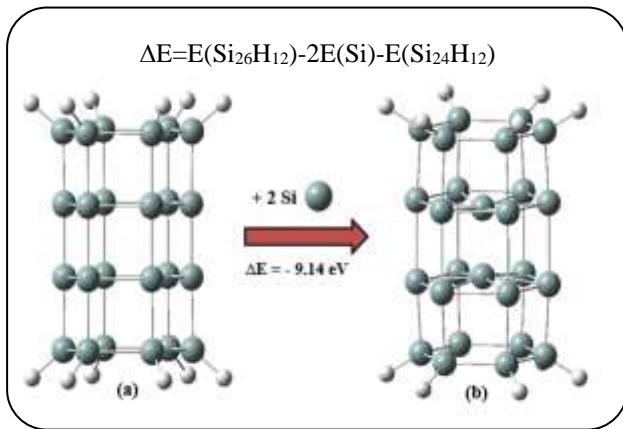
(۱) Schleyer P.von R. et al.

(۲) Density Functional Theory Method

(۳) Nucleus-Independent Chemical Shifts

(۴) Para-delocalization index

(۵) Para linear response index



شکل ۱- ساختار بهینه نانوبولور  $\text{Si}_{26}\text{H}_{12}$  (b) و  $\text{Si}_{24}\text{H}_{12}$  (a)

مقدارهای مثبت تمامی فرکانس‌ها برای ساختارهای  $\text{Si}_{24}\text{H}_{12}$  و  $\text{Si}_{26}\text{H}_{12}$  نشان می‌دهد که ساختار در کمینه انرژی قرار دارد. از ساختار بهینه نانوبولورها برای محاسبه پارامتر NICS با به کارگیری تابع B3LYP و مجموعه پایه  $\text{G}^{**}+6-311++\text{G}^{**}$  استفاده شده است. از آن جا که محاسبه‌های NICS به زمان کمتری در مقایسه با بهینه‌سازی ساختار نیاز داشته و قابل انجام بر روی سامانه‌های کامپیوتربی در دسترس بوده و از سوی دیگر بررسی‌های الکترونی به مجموعه پایه دقیق تری نظری  $\text{G}^{**}+6-311+\text{G}^{**}$  نیاز دارد، از این مجموعه پایه استفاده شده است. مقدارهای منفی NICS نشان دهنده آروماتیک بودن ساختار است. برای محاسبه‌ها مرتبه پیوند مایر<sup>(۲)</sup> [۱۸] و شاخص‌های PDI و PLR از نرم افزار Multiwfn استفاده شده است. برای محاسبه طیف جذب نوری این ساختارها از تئوری تابعی چگالی وابسته به زمان (TDDFT)<sup>(۴)</sup> با روش B3LYP/6-31G\* استفاده شده است.

نقش مهمی را بازی می‌کنند. نانوبولورهای سیلیکون<sup>(۱)</sup> ( $\text{SiNC}$ ) نه تنها به دلیل فراوانی بالا و غیر سمتی بودن سیلیکون، بلکه همچنین به دلیل اثرهای کوآنتمومی و امکان تنظیم پذیر بودن جذب و نشر طیف آنها با تغییر اندازه و شکل ساختار، مورد علاقه پژوهشگران در حوزه‌های علوم و فناوری نانو بوده است [۴-۹].

یکی از موضوعات مورد مطالعه در نانوبولورها، بحث آروماتیسیته در چنین ساختارهایی به ویژه در مسئله پایدارسازی و طراحی نانوبولورهای ویژه است [۱۰]. در ۲۰۱۲ میلادی، هولگر واج<sup>(۲)</sup> خصلت آروماتیسیته در نانوبولورهای سیلیکونی بدون نیاز به پیوندهای چندگانه در مولکول را معرفی کرد. در این پژوهش تمایل طبیعی اتم سیلیکون برای تشکیل بیش از چهار پیوند در ساختار نانوبولور سیلیکون با ساختارهای حلقه‌ای دارای کمبود الکترون بررسی شده است. واج سه ساختار تک حلقه، دو حلقه و سه حلقه (حلقه‌های شش عضوی از اتم سیلیکون) با یک اتم سیلیکون اضافی در مرکز مولکول را مورد مطالعه قرار داد که نتیجه‌ها، وجود خصلت آروماتیسیته در ساختار نانوبولور  $\text{Si}_{19}\text{H}_{12}$  به دلیل عدم استقرار شدید الکترونی را نشان داد که باعث ایجاد پایداری در این ساختار می‌شود [۱۱]. همچنین محاسبه‌های گسترده مکانیک کوآنتمومی نانوبولورهای  $\text{Si}_{18}\text{X}_{12}/\text{Si}_{19}\text{X}_{12}$  با  $\text{X} = \text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{NH}_2, \text{COOH}$  نشان می‌دهد که ساختار بیش کثوردینه الگوی ویژه‌ای را برای ویژگی‌های شیمیایی، الکترونی و نوری نشان می‌دهند [۱۲]. در این مطالعه ساختار چهار لایه‌ای ۶ عضوی  $\text{Si}_{24}\text{H}_{12}$  (شکل ۱) با اضافه شدن دو اتم سیلیکون، برای بیش کثوردینه شدن ساختار در مراکز دو حلقة وسط درنظر گرفته شده و بررسی میزان پایداری و آروماتیسیته نانوساختار  $\text{Si}_{26}\text{H}_{12}$  مورد توجه می‌باشد.

## روش محاسبه‌ها

**بررسی پایداری و شکل هندسی**  
به منظور بررسی میزان پایداری نانوساختار سیلیکونی  $\text{Si}_{26}\text{H}_{12}$  محاسبه بهینه سازی ساختارها با استفاده از نظریه تابعی چگالی با روش B3LYP و مجموعه پایه  $6-31\text{G}^*$  انجام شد. همان‌گونه که در شکل ۱ نشان داده شده است، نانوبولور با دو اتم Si اضافی به میزان  $6-31\text{G}^*$  پایدارتر از ساختار واکنشگرها است. در سال ۲۰۱۲ میلادی، هولگر واج میزان پایداری نانوبولور  $\text{Si}_{19}\text{H}_{12}$  که

محاسبه‌ها برای بهینه‌سازی ساختارها در چارچوب نظریه تابعی چگالی با نرم افزار گوسین ۰.۳ [۱۳] و در محیط گازی انجام شد. این محاسبه‌ها با به کار گیری تابع هیبریدی B3LYP [۱۴] با مجموعه پایه  $6-31\text{G}^*$  انجام شد [۱۵]. این روش برای بهینه‌سازی ساختارهای نانو در گزارش‌های علمی گوناگون مورد استفاده قرار گرفته و نتیجه‌های قابل استناد بودن این روش برای ساختار هندسی نانوبولورها کار خود ارایه می‌کند [۱۶، ۱۷].

(۱) Silicon nanocrystals

(۲) Holger Vach

(۳) Mayer bond order

(۴) Time-Dependent Density-Functional Theory

جدول ۱- طول پیوند ( $\text{\AA}$ ) نانوبولورهای.

Cluster	$\text{Si}_\text{A}-\text{H}$	$\text{Si}_\text{A}-\text{Si}_\text{A}$	$\text{Si}_\text{B}-\text{Si}_\text{B}$	$\text{Si}_\text{B}-\text{Si}_\text{C}$
$\text{Si}_{24}\text{H}_{12}$	۱,۵۰	۲,۴۳	۲,۳۹	—
$\text{Si}_{26}\text{H}_{12}$	۱,۵۰	۲,۳۵	۲,۵۰	۲,۵۱

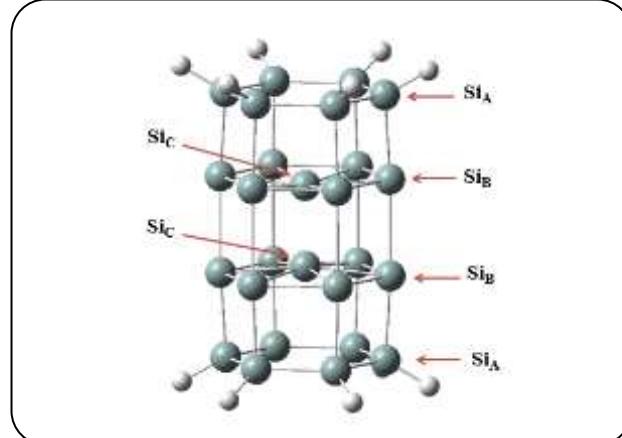
### جابه جایی شیمیایی مستقل از هسته

پارامتر جابه جایی شیمیایی مستقل از هسته برای توصیف آروماتیسیته از نقطه نظر مغناطیسی به کار برده می‌شود. این شاخص به وسیله شلایر و همکاران بر اساس پوشش‌های شیمیایی بنا شده و با روش‌های مکانیک کوآنتومی محاسبه می‌شود. پوشیدگی شیمیایی یک خاصیت تنسور مرتبه‌ی دو است و محاسبه‌های شیمیایی کوآنتومی مولفه‌های تنسور پوشیدگی شیمیایی را به صورت  $\sigma_{ii}$  (i=X, Y, Z) نتیجه می‌دهد. متوسط مولفه‌های تنسور پوشیدگی شیمیایی با  $\sigma_{iso}$  معرفی می‌شود:

$$\sigma_{iso} = \frac{\sigma_{XX} + \sigma_{YY} + \sigma_{ZZ}}{3}$$

این پارامترها به محیط الکترونی اطراف هسته‌ها بسیار حساس بوده و یک ارزیابی برای ساختار الکترونی مولکول‌ها می‌باشند. برای تعیین میزان پوشیدگی مغناطیسی در هر نقطه از مولکول از یک اتم شیخ<sup>(۱)</sup> استفاده می‌شود. منفی پوشیدگی شیمیایی که برای چنین نقطه‌هایی نتیجه می‌شود به عنوان پوشیدگی شیمیایی مستقل از هسته NICS معرفی می‌شود [۲۰]. همچنین  $\sigma_{XX}$ - $\sigma_{YY}$ - $\sigma_{ZZ}$  به ترتیب مولفه‌های جابه جایی شیمیایی مستقل از هسته NICS<sub>YY</sub>, NICS<sub>XX</sub> و NICS<sub>ZZ</sub> معرفی می‌شوند. حلقه‌های دارای NICS منفی آروماتیک، حلقه‌های دارای NICS نزدیک به صفر غیرآروماتیک و حلقه‌های دارای NICS مثبت پادآروماتیک اند. در برخی مراجع NICS<sub>ZZ</sub> به عنوان معرف دقیق تری از آروماتیسیته در مقایسه با NICS معرفی شده است [۲۱, ۲۲]. نتیجه‌های بررسی این شاخص برای نانوبولور پیشنهادی به صورت نمودار در شکل ۳ آورده شده است. همچنین اتم‌های شیخ به کار گرفته شده برای ارزیابی NICS و NICS<sub>ZZ</sub> در شکل ۳-ج نشان داده شده‌اند.

نتیجه‌های جابه جایی شیمیایی مستقل از هسته برای  $\text{Si}_{26}\text{H}_{12}$  در نقاط نزدیک به اتم‌های Si اضافه شده از نمودار حذف شدند تا تنها اثر مستقل از هسته بودن روی شکل نشان داده شود. طبق شکل ۳ نانوبولور  $\text{Si}_{24}\text{H}_{12}$  با داشتن مقدارهای NICS مثبت

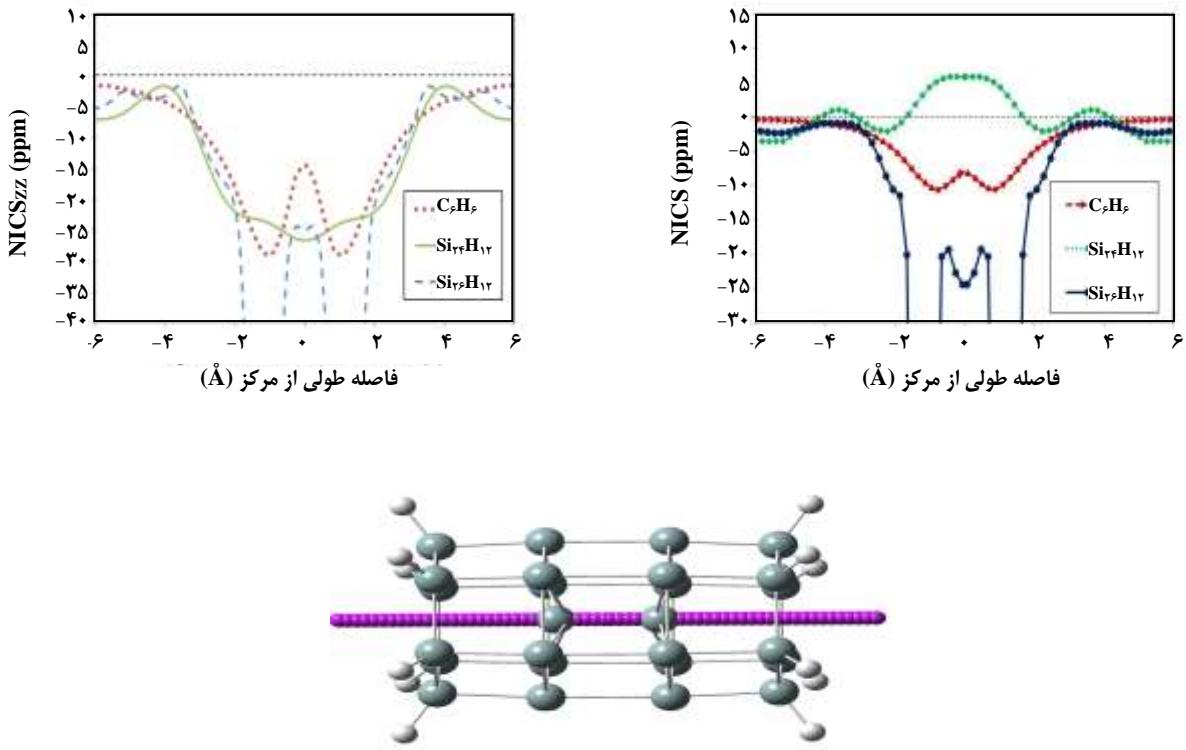


شکل ۲-  $\text{Si}_\text{A}$ : سیلیکون‌های حلقه A،  $\text{Si}_\text{B}$ : سیلیکون‌های حلقه B و  $\text{Si}_\text{C}$ : سیلیکون‌های مرکز حلقه‌های

با افزوده شدن یک اتم Si به ساختار  $\text{Si}_{18}\text{H}_{12}$  به دست آمده بود را، ۵,۰۶ ev محاسبه کرد [۱۱]. برای نانوبولور  $\text{Si}_{26}\text{H}_{12}$  میزان پایداری محاسبه شده از رابطه زیر مقدار ۹,۱۴ ev را نتیجه داده که در مقایسه  $\text{Si}_{19}\text{H}_{12}$  پایداری به تقریب دو برابری را نشان می‌دهد. به علت وجود تقارن در ساختار  $\text{Si}_{26}\text{H}_{12}$  می‌توان طبق شکل ۲ سیلیکون‌های موجود را به سه دسته  $\text{Si}_\text{A}$  (سیلیکون‌های حلقه A)،  $\text{Si}_\text{B}$  (سیلیکون‌های حلقه B) و  $\text{Si}_\text{C}$  (سیلیکون‌های افزوده شده به ساختار مرکز حلقه‌های B) تقسیم بندی کرد.

طبق جدول ۱ طول پیوند‌های Si-Si در حلقه‌های در برگیرنده اتم‌های  $\text{Si}_\text{A}$  و در برگیرنده اتم‌های  $\text{Si}_\text{B}$  به ترتیب برابر ۲,۵۰ و ۲,۳۵ آنگستروم است. یکسان بودن طول پیوند‌های Si-Si در هر حلقه می‌تواند معیاری از وجود خصلت آروماتیسیته در ساختار باشد. برای بررسی ویژگی آروماتیسیته دو نانوساختار این پژوهش از چندین شاخص آروماتیسیته استفاده شده است. تعریف‌های بسیاری برای آروماتیسیته ارایه شده است، اما در تمام این تعاریف مولکول بنزن به عنوان الگوی اصلی یک مولکول آروماتیک در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از ویژگی‌های مولکول بنزن مورد استفاده قرار می‌گیرد تا درجه آروماتیسیته در مولکول‌های گوناگون تعیین شود.

(۱) Ghost atom



شکل ۳- (الف) مقدارهای NICS<sub>zz</sub> (ب) NICS مولکول C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> و نانوبولورهای Si<sub>26</sub>H<sub>12</sub> و Si<sub>24</sub>H<sub>12</sub> (ج) اتم های شبیه به کار رفته برای محاسبه NICS<sub>zz</sub> و NICS

پارا در مولکول بنزن بیشتر از کربن‌های در موقعیت متا در همان مولکول است. همین مسئله ایده اصلی شاخص عدم استقرار پارا شد. با توجه به اینکه شاخص عدم استقرار پارا، عدم استقرار الکترون را در عرض حلقه اندازه‌گیری می‌کند، روشی است که بزرگ‌تر بودن این شاخص نشان دهنده عدم استقرار بیشتر و در نتیجه آروماتیسیته قوی‌تر است. اصلی‌ترین محدودیت این شاخص، آروماتیسیته قوی‌تر است. اصلی‌ترین محدودیت این شاخص، این است که فقط برای مطالعه آروماتیسیته حلقه‌های شش عضوی می‌توانند مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از این شاخص برای اندازه‌گیری میزان آروماتیسیته در ترکیب‌های چند حلقه‌ای بسیار سودمند است [۲۳].

PLR هم شاخص دیگری از آروماتیسیته است که به طور همانند با PDI بر اساس تابعی که از مشتق دوم انرژی نسبت به پتانسیل نتیجه شده، تعریف می‌شود [۲۴].

مقدارهای شاخص‌های PDI و PLR نانوبولورهای Si<sub>26</sub>H<sub>12</sub> و Si<sub>24</sub>H<sub>12</sub> در جدول ۲ آمده است. با افزایش مقدارهای این شاخص‌ها میزان آروماتیسیته افزایش می‌یابد. محاسبه‌ها نشان داد که

نzdیک به مرکز حلقه، خصلت آنتی آروماتیک؛ و با NICS<sub>zz</sub> منفی خصلت آروماتیکی از خود نشان می‌دهد. این در حالی است که نانوبولور Si<sub>26</sub>H<sub>12</sub> بر اساس هر دو شاخص خصلت آروماتیکی، بهویژه که در نقطه‌های نزدیک به مرکز ساختار آروماتیسته ای بیشتر از مولکول بنزن دارد. طبق شکل ۳- ب دو حلقه وسط در نانوبولور Si<sub>26</sub>H<sub>12</sub> دارای بیشترین مقدارهای منفی NICS هستند که می‌توان این مقدار بیشینه را به حضور دو اتم Si افزوده شده به حلقه‌های وسط مربوط دانست.

#### شاخص عدم استقرار پارا PDI و PLR

شاخص عدم استقرار پارا (PDI) کمیتی است که برای اندازه‌گیری آروماتیسیته حلقه‌های شش عضوی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اساس شاخص عدم استقرار پارا میانگین شاخص‌های عدم استقرار (DI) مربوط به اتم‌های در موقعیت پارا در حلقه‌های شش عضوی است. بدرو همکاران گزارش کردند که مقدار پارامتر میانگین شاخص‌های عدم استقرار مربوط به کربن‌های در موقعیت

جدول ۲- نتیجه‌های شاخص‌های PLR و PDI (مقدارها در ۱۰۰۰ ضرب شده اند).

Cluster	PDI( $R_A^*$ )	PDI( $R_B^*$ )	PLR( $R_A$ )	PLR( $R_B$ )
$\text{Si}_{24}\text{H}_{12}$	۸۷۲۱	۱۷۷۸۷	۵۸۴۵۹	۱۶۸۷۳۷
$\text{Si}_{26}\text{H}_{12}$	۸۷۴۲	۴۹۷۹۷	۵۵۴۱	۳۷۸۶۴

\*  $R_A$  و  $R_B$  به ترتیب نشان دهنده حلقه A (حلقه بیرونی) و حلقه B (حلقه میانی) است.

جدول ۳- مرتبه پیوند مایر برای پیوندهای نانوبولورهای  $\text{Si}_{24}\text{H}_{12}$ ,  $\text{Si}_{26}\text{H}_{12}$  و بنزن

Cluster	$\text{Si}_A\text{-H}$	$\text{Si}_A\text{-Si}_A$	$\text{Si}_A\text{-Si}_B$	$\text{Si}_B\text{-Si}_B$	$\text{Si}_B\text{-Si}_C$	$\text{Si}_C\text{-Si}_C$	C-H	C-C
$\text{C}_6\text{H}_6$	—	—	—	—	—	—	۰.۹۳	۱.۴۵
$\text{Si}_{24}\text{H}_{12}$	۰.۹۰۸	۰.۸۲۲	۰.۸۰۲	۰.۷۹۶	—	—	—	—
$\text{Si}_{26}\text{H}_{12}$	۰.۹۱۲	۰.۸۵۸	۰.۷۴۲	۰.۵۱۲	۰.۳۷۱	۰.۶۹۷	—	—

نانوبولور  $\text{Si}_{24}\text{H}_{12}$  تنها در بازه‌ی ۴۵۰-۶۰۰ نانومتر در ناحیه Vis جذب نوری دارد در حالی که برای نانوبولور  $\text{Si}_{26}\text{H}_{12}$  جذب تا ۷۵۰ نانومتر گستردگی شده و در بازه‌ی ۴۰۰-۷۵۰ نانومتر پیک دو قله‌ای می‌شود. چنین رفتار دو شاخه‌ای شدن برای ساختارهای بیش کثوردینه  $\text{Si}_{19}\text{H}_{12}$  و  $\text{Ge}_{19}\text{H}_{12}$  هم دیده شد [۲۵، ۱۲]. به طور کلی خوش‌های چهاروجهی استاندارد تنها در ناحیه UV جذب نشان می‌دهند و جذب نور در ناحیه Vis یا IR تنها زمانی که فلز سمی یا گران قیمت درون ساختار وارد شده باشد دیده می‌شود [۲۶]. در واقع طیف جذبی نشان می‌دهد که اتم سیلیکون بیش کثوردینه، می‌تواند جایگزین مناسبی برای نقش این فلزها سمی باشد.

### نتیجه گیری

در این کار با استفاده از نظریه تابعی چگالی، مولکول  $\text{Si}_{26}\text{H}_{12}$  به عنوان یک نانوبولور با خواص ویژه مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه‌هایی به دست آمده نشان می‌دهد این نانوساختار پایدار بوده و با توجه به طیف جذبی دارای خواص ویژه نوری می‌باشد. افزون بر این با استفاده از شاخص‌های مانند PLR، NICS و PDI وجود آروماتیسیته در این ساختار گزارش می‌شود. در حالی که نانوبولور  $\text{Si}_{24}\text{H}_{12}$  آروماتیک نبوده، با قرار گرفتن دو اتم Si فروزنی در مرکز نانوساختار پیشنهادی به وجود آمده و میزان آروماتیسیته آن بیشتر از

مقدارهای شاخص‌های PLR و PDI حلقه‌های وسط نانوبولور پیشنهادی نسبت به نانوبولور  $\text{Si}_{24}\text{H}_{12}$  به میزان چشمگیری افزایش یافته‌اند که آروماتیسیته در ساختار نانوبولور  $\text{Si}_{26}\text{H}_{12}$  را تأیید می‌کند.

### مرتبه پیوند مایر<sup>(۱)</sup>

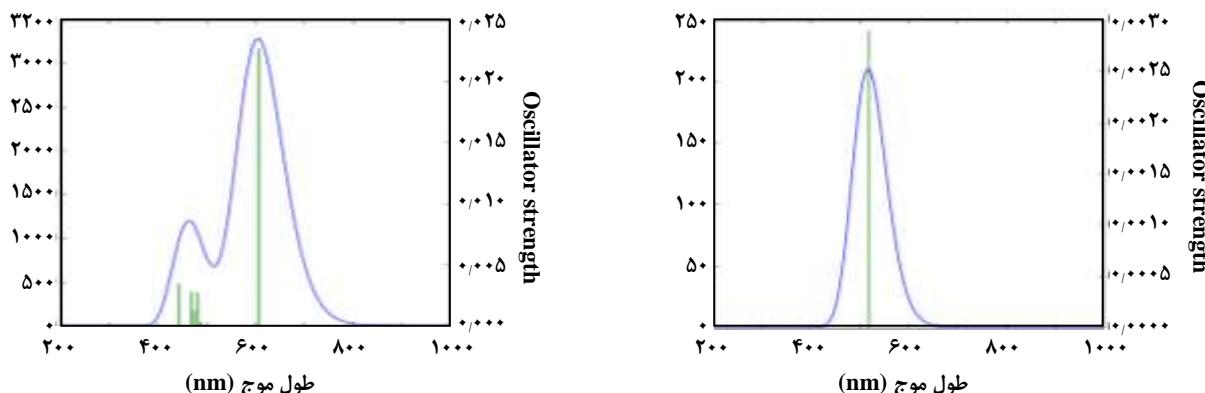
مرتبه پیوند مایر یک ویژگی برای مقایسه قدرت پیوندهای هم نوع است که در واقع احتمال تشکیل پیوند بین دو اتم را مشخص می‌کند [۱۸]. مقدارهای کوچکتر از ۱ برای این کمیت نشان دهنده وجود کمتر از دو الکترون در پیوند است به عبارت دیگر یک پیوند کامل تشکیل نمی‌شود. جدول ۳ مرتبه پیوند مایر را برای نانوبولورهای مورد مطالعه و نشان می‌دهد که با افزوده شدن دو اتم سیلیکون، مرتبه پیوند برای  $\text{Si}_B\text{-Si}_B$  و  $\text{Si}_A\text{-Si}_B$  کاهش می‌یابد. بنابراین عدم استقرار الکترونی و آروماتیسیته در ساختار که در بالا مطرح شد می‌تواند به این نقص الکترونی ساختار مرتبط باشد. همچنین محاسبه‌ها برای مولکول بنزن انجام شد و مرتبه پیوند شناخته شده ۱.۵ برای اتصال کربن‌های این مولکول حکایت از برابری ویژگی پیوندی این مولکول و آروماتیسیته آن دارد.

### طیف جذبی<sup>(۲)</sup>

طیف‌های جذبی نانوبولورهای  $\text{Si}_{24}\text{H}_{12}$  و  $\text{Si}_{26}\text{H}_{12}$  تا بازه‌ی ۱۰۰۰ نانومتر در شکل ۴ آمده است. همان‌گونه که مشخص است

(۱) Mayer bond order

(۲) Absorption spectra

شکل ۴- طیف جذبی نانوبولورهای  $\text{Si}_{26}\text{H}_{12}$  (a) و  $\text{Si}_{24}\text{H}_{12}$  (b)

**قدردانی**  
نویسندهای برخود لازم می‌دانند که از حمایت‌های علمی و  
مالی دانشگاه خوارزمی تشکر و قدردانی داشته باشند.

مولکول شناخته شده بنزن است. با وارد شدن اینهای اضافی به ساختار نانوبولور  $\text{Si}_{24}\text{H}_{12}$  طیف جذبی به منطقه IR نزدیک گسترش می‌یابد.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۱/۲۳؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۳۱

## مراجع

- [1] Feixas F., Matito E., Poater J., Sola M., [Quantifying Aromaticity with Electron Delocalisation Measures](#), *Chem. Soc. Rev.*, **44**: 6434-6451 (2015).
- [2] Schleyer P.von R., Jiao H., [What is Aromaticity?](#) *Pure Appl. Chem.*, **68**: 209-218 (1996).
- [3] Szwacki N. Gonzalez, Weber V., Tymczak C.J., [Aromatic Borozenes](#), *Nanoscale Res. Lett.*, **4**:1085-1089 (2009).
- [4] Iyer S.S., Xie Y.H., [Light Emission from Silicon](#), *Science*, **260**: 40–46(1993).
- [5] Canham L.T., [Silicon Quantum Wire Array Fabrication by Electrochemical and Chemical Dissolution of Wafers](#), *Appl. Phys. Lett.*, **57**: 1046-1048 (1990).
- [6] Cullis A.G., Canham L.T., [Visible Light Emission Due to Quantum Size Effects in Highly Porous Crystalline Silicon](#), *Nature*, **335**: 335–338 (1991).
- [7] Wilson W.L., Szajowski P.F., Brus L.E., [Quantum Confinement in Size-Selected, Surface-Oxidized Silicon Nanocrystals](#), *Science*, **262**: 1242–1244 (1993).
- [8] Lu Z.H., Lockwood D.J., Baribeau J.-M., [Quantum Confinement and Light Emission in  \$\text{SiO}\_2/\text{Si}\$  Superlattices](#), *Nature*, **378**:258–260(1995).
- [9] Mangolini L., Thimsen E., Kortshagen U., [High-Yield Plasma Synthesis of Luminescent Silicon Nanocrystals](#), *Nano Lett.*, **5**: 655–659(2005).
- [10] DeSantis C.J., Sue A.C., Radmilovic A., Liu H., Losovyj Y.B., Skrabalak S.E., [Shaping the Synthesis and Assembly of Symmetrically Stellated Au/Pd Nanocrystals with Aromatic Additives](#), *Nano Letters*, **14**(7): 4145-4150(2014).

- [11] Vach H., [Electron-Deficiency Aromaticity in Silicon Nanoclusters](#), *J. Chem. Theory Comput.*, **8**: 2088-2094 (2012).
- [12] Sergio Manzetti, Tian Lu, Hadi Behzadi, Mehdi D. Estra fili, Ha-Linh Thi Le, Holger Vach, [Intriguing Properties of Unusual Silicon Nanocrystals](#), *RSC Adv.*, **5**: 78192-78208 (2015).
- [13] Frisch M.J., Trucks G.W., Schlegel H.B., Scuseria H.B., Robb M.A., Cheeseman J.R., Zakrzewski V.G., Montgomery J.A., Stratmann R. E., Burant J. C., Dapprich S., Millam J. M., Daniels A. D., Kudin K. N., Strain M. C., Farkas O., Tomasi J., Barone V., Cossi M., Cammi R., Mennucci C., Pomelli C., Adamo C., Clifford S., Ochterski J., Petersson G. A., Ayala P. Y., Cui Q., Morokuma K., Malick D. K., Rabuck A. D., K. Raghavachari, Foresman J. B., Cioslowski J., Ortiz J. V., Baboul A. G., Stefanov B. B., Liu G., Liashenko A., Piskorz P., Komaromi I., Gomperts R., Martin R. L., Fox D. J., Keith T., Al-Laham M. A., Peng C. Y., Nanayakkara A., Gonzalez C., Challacombe M., Gill P. M. W., Johnson B., Chen W., Wong M. W., Andres J. L., Gonzalez J., Head-Gordon M., Replogle E. S., Pople J. A., Gaussian 03, (2003).
- [14] Lee C., Yang W., Parr R. G., [Development of the Colle–Salvetti Correlation Energy Formula into a Functional of the Electron Density](#), *Phys. Rev. B: Condens. Matter Mater. Phys.*, **37**: 785–789 (1988).
- [15] Krishnan R., Binkley J. S., Seeger R., Pople J. A., [Self-Consistent Molecular Orbital Methods. Xx. A Basis Set for Correlated Wave Functions](#), *J. Chem. Phys.*, **72**: 650–654 (1980).
- [16] Yang W.H., Lu W.C., Ho K.M., Wang C.Z., [Hybrid Silicon–Carbon Nanostructures for Broadband Optical Absorption](#), *RSC Advances.*, **7**(13): 8070-8076(2017).
- [17] Voityuk A.A., Solà M., [Photoinduced Charge Separation in the Carbon Nano-Onion C<sub>60</sub>@C<sub>240</sub>](#), *The Journal of Physical Chemistry*, **120**(29): 5798-804(2016).
- [18] Mayer I., [Charge, Bond Order and Valence in the Ab Initio Scf Theory](#), *Chem. Phys. Lett.*, **97**: 270-274 (1983).
- [19] Lu T., Chen F., [Multiwfn: A Multifunctional Wavefunction Analyzer](#), *J. Comput. Chem.*, **33**: 580–592 (2012).
- [20] Foroutan-Nejad C., Shahbazian S., Feixas F., P. Rashidi-Ranjbar, Sola M., [A Dissected Ring Current Model for Assessing Magnetic Aromaticity: A General Approach for both Organic and Inorganic Rings](#), *J. Comput. Chem.*, **32**: 2422-2431 (2011).
- [21] Lazzeretti P., “[Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy](#)”, Edited by Emsley J.W., Sutcliffe L.H., (Elsevier, Amsterdam,), Vol. 36, pp. 1–88 (2000).
- [22] Fallah-Bagher-Shaidei, Hossein, Chaitanya S. Wannere, Clémence Corminboeuf, Ralph Puchta, Paul V.R. Schleyer. "Which NICS aromaticity Index for Planar  $\pi$  Rings is best?." *Organic Letters*, **8**: 863-866 (2006).
- [23] J. Poater, X. Fradera, M. Duran and M. Sola, [The Delocalization Index as an Electronic Aromaticity Criterion: Application to a Series of Planar Polycyclic Aromatic Hydrocarbons](#), *Chem.-Eur. J.*, **9**: 400–406(2003).

- [24] Nick Sablon, wza Frank De Proft, wa Miquel Sola` b, Paul Geerlingsw ,[The Linear Response Kernel of Conceptual DFT as a Measure of Aromaticity](#), *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **14**: 3960–3967(2012).
- [25] Behzadi H., Zahra khalilnia, [Aromatic-Like Behavior of Germanium Nanocrystals](#), *RSC Adv.*, **6**: 47434-47442 (2015).
- [26] Vach H., [Ultrastable Silicon Nanocrystals due to Electron Delocalization](#), *Nano Lett.*, **11**: 5477-5481 (2011).